



KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu

Ochrona własności intelektualnej [S1Log2>OWI]

Przedmiot

Kierunek studiów

Logistyka

Rok/Semestr

3/6

Studia w zakresie (specjalność)

–

Profil studiów

ogólnoakademicki

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Język oferowanego przedmiotu

polski

Forma studiów

stacjonarne

Wymagalność

obligatoryjny

Liczba godzin

Wykład

15

Laboratorium

0

Inne (np. online)

0

Ćwiczenia

0

Projekty/seminaria

0

Liczba punktów ECTS

1,00

Koordynatorzy

dr Jakub Pawlak

jakub.pawlak@put.poznan.pl

Wykładowcy

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz zarządzania a także prawa. Student powinien posiadać umiejętności dostrzegania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną własności intelektualnej. Student powinien rozumieć potrzebę i prezentować postawy sprzyjające i zachęcające do kreatywnego myślenia.

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej ochrony własności intelektualnej i zarządzania nią w pewnym zakresie. Rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących obszaru własności intelektualnej. Kształtowanie u studentów umiejętności pracy zespołowej.

Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza:

1. Student zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego [P6S_WK_09]

Umiejętności:

1. Student potrafi dostrzegać w zadaniach inżynierskich aspekty systemowe i pozatechniczne, a także społeczno-techniczne, organizacyjne i ekonomiczne, związane z ochroną prawną rozwiązań o charakterze technicznym [P6S_UW_04]
2. Student potrafi identyfikować zmiany wymagań, standardów, przepisów, postępu technicznego i rzeczywistości rynku pracy związanych z ochroną własności intelektualnej, i na ich podstawie określać potrzeby uzupełniania wiedzy [P6S_UU_01]

Kompetencje społeczne:

3. Student ma świadomość inicjowania działań mających na celu prawnego zabezpieczenie zasobów intelektualnych organizacji, a szczególnie działań związanych z formułowaniem i przekazywaniem informacji oraz współdziałaniem w społeczeństwie w obszarze logistyki [P6S_KO_02]

Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:

Wykład: Wiedza zdobyta podczas wykładów weryfikowana jest przez case study oraz test zaliczeniowy: test jedno- lub wielokrotnego wyboru. Kryteria oceny: 50,1% - 70% = 3; 70,1% - 90% = 4; ponad 90% = 5. Próg zaliczeniowy: 50% punktów.

Treści programowe

Wykład: Patenty, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, prawo autorskie, prawo w Internecie.

Tematyka zajęć

Kurs "Ochrona własności intelektualnej" obejmuje szeroki zakres tematów związanych z ochroną innowacji i twórczości. W ramach tematu patentów omawiane są definicje, procedury uzyskiwania, zakres ochrony oraz sposoby egzekwowania praw patentowych. Wzór użytkowy jest przedstawiany jako alternatywa dla patentu, z naciskiem na procedurę rejestracji i różnice w ochronie. Wzór przemysłowy koncentruje się na ochronie estetycznych cech produktów, obejmując proces zgłoszeniowy i zasady ochrony. Prawo autorskie dotyczy ochrony twórczości literackiej, muzycznej, artystycznej i naukowej, omawiając prawa osobiste i majątkowe, oraz zasady korzystania z utworów. Prawo w Internecie analizuje aspekty ochrony własności intelektualnej w cyfrowym środowisku, w tym prawa autorskie online, kwestie domen internetowych, a także problematykę naruszeń i środków ochrony w sieci.

Metody dydaktyczne

Wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny (prezentacja multimedialna, prezentacja ilustrowana przykładami podawanymi na tablicy, case-study z dyskusją).

Literatura

Podstawowa:

1. Michniewicz G., Ochrona własności intelektualnej, Warszawa, C. H. Beck, 2022
2. Grzybczyk K., Skradzona kultura: jak Zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną. Wolters Kluwer Polska, 2021.
3. Aspekty materialnoprawne i proceduralne własności przemysłowej oraz zarządzania prawami wyłącznymi : zbiór referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Cedzyna 18-22 września 2017 r. / pod redakcją Alicji Adamczak ; Rada Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji
4. Domańska-Baer, Alina. Red., Suchoń, Aneta, Ochrona własności intelektualnej: wybrane zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, cop. 2013.

Uzupełniająca:

1. Pawlak J., Intellectual Property. Inżynier Przyszłości - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej, 2019
2. Tytyk E., Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia i ochrona własności intelektualnej, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017
3. Nowak T., Ochrona własności intelektualnej: wybrane zagadnienia. Białystok, Wydawnictwo

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	25	1,00
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	15	0,50
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwii/egzaminu, wykonanie projektu)	10	0,50